科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 30 日現在

機関番号: 1 4 4 0 1
研究種目: 若手研究(B)
研究期間: 2011 ~ 2013
課題番号: 2 3 7 6 0 2 6 0
研究課題名(和文)マルチスケール電磁場解析を用いた高温超伝導マグネット設計の高精度化に関する研究
研究課題名(英文)High Accuracy Computation for Design of Hight Temperature Superconducting Magnet usi ng Multiscale Electromagentic Analysis
研究代表者
植田 浩史(Ueda, Hiroshi)
大阪大学・核物理研究センター・特任助教
研究者番号:1 0 3 6 7 0 3 9
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000 円 、(間接経費) 900,000 円

研究成果の概要(和文): 近年,高温超伝導コイルを応用した加速器やNMR,MRIといった機器の開発研究が盛んに行われている。しかし、コイルに巻線する超伝導線材がテープ形状であるため、遮蔽電流による不整磁場がコイル設計磁場の時間的安定性や空間的均一性を乱すことになる。そこで、3次元有限要素法および高速多重極法を組み合わせ,非線形な超伝導特性を考慮可能な電磁場数値解析プログラムを開発した。また,実験と数値計算によって,不整磁場の影響の定量的な評価を行い,遮蔽電流の振舞いを明らかにした。 本成果は、遮蔽電流の影響を軽減し、空間均一時間安定磁場を発生する高温超伝導コイル設計の検討を可能にするものである。

研究成果の概要(英文): In recent years, the research and development on the applications of REBCO superc onducting coil to the high field magnets (e.g. accelerator, NMR, and MRI) attract considerable attention. In REBCO coil, large screening currents are induced in the winding tape by the radial component of the mag netic field. As a result, the irregular field generated by the screening currents affects the high-accurac y magnetic field distribution spatially and temporally. In this study, we developed a novel numerical simu lation based on the finite element method, boundary integral equation, and fast multipole method. And, we numerically and experimentally evaluated the irregular field generated by screening currents in REBCO coil . We clarify the effect of the screening currents on the magnetic field distribution.

This work contributes to the design of high temperature superconducting magnet with reduction of field ge nerated by screening current, the homogeneity and temporal stability of field.

研究分野:工学

科研費の分科・細目: 電気電子工学、電力工学・電力変換・電気機器

キーワード: 高温超伝導コイル 遮蔽電流 不整磁場 磁場均一性 磁場時間安定性 電磁場解析

1. 研究開始当初の背景

核磁気共鳴 (NMR), 磁気共鳴イメージン グ (MRI) 用超伝導マグネットにおいて,発 生磁場の高磁場化は測定速度および測定対 象となる核種の同定感度を向上させる。この ような磁場は常伝導体(銅やアルミ)を使っ た電磁石や永久磁石では発生できず、現在は 金属系の低温超伝導線を使ったマグネット により発生している。世界では 30 T 超の高磁 場を用いた 1.3 GHz NMR の検討が行われて いるが、30 T 超の高磁場では金属系の低温超 伝導線は超伝導性を示さなくなってしまう ため,このような超高磁場 NMR マグネット の実現には、高磁場中でも優れた超伝導性を 示す高温超伝導線の利用が有効とされてい る。また、加速器用マグネットにおいても、 発生磁場の高磁場化はコンパクトな設計を 可能にし、高温超伝導化により運転温度を高 く設定(20~40K)できることから、高効率・ 高安定性が期待できる。

以上のような高磁場化を指向した次世代 NMR/MRI 用超伝導マグネットあるいは加 速器用マグネットに用いる高温超伝導線材 として,長尺化の進展が著しいビスマス系 (以下, Bi 系) 超伝導線材と希土類系(以下, RE 系あるいは REBCO) 超伝導線材の2 種類 が挙げられる。特に RE 系超伝導線材は低温 超伝導材料(金属系超伝導材料)に比べて極 めて高い優位性(機械的特性,熱的安定性な ど)を持つものであり、次世代超伝導材料と して, 日米などを中心に熾烈な開発競争が展 開されている。これまでの国内外の REBCO 超伝導線材のマグネット応用の研究開発は 電力機器応用として SMES コイルにおいて進 展しているが, 今後は産業用・医療用マグネ ット応用へ展開していくものと考えられる。 その際、従来の電力応用にはない課題が「磁 場精度」である。SMES 用超伝導コイルの開 発では,磁場はエネルギーの蓄積を目的とし ているため「高磁場・コンパクト」なコイル の技術開発に主眼がおかれ、空間的・時間的 な磁場精度は要求されなかった。一方, NMR や MRI, 加速器用マグネットの発生磁場は空 間的・時間的に極めての高い均一度(NMR: ~ppm,加速器:~10⁻⁴)が要求される。しか し, REBCO 超伝導線材はテープ形状を有し ていることから、マグネットの励磁・減磁の 際、テープ面に対して垂直な磁界がもたらす 線材中の遮蔽電流は輸送電流が発生させる 磁場分布を変化させる。また、遮蔽電流は磁 束クリープによって時間とともに変化する ため,磁界の分布は時間的にも変化する。こ のように磁界分布の変化はテープ線材から 成る超伝導コイルにおいて磁場の空間均一 性,時間的安定性を低下させることが問題と なっている。

2. 研究の目的

背景で述べたように高温超伝導マグネットの高精度磁場を実現する際の問題として,

遮蔽電流により誘導される磁場(以下, 遮蔽 電流磁場)がある。高温超伝導線材はテープ 形状を有していることからテープ面に対し て垂直方向の磁場によって長時定数の遮蔽 電流が誘導される。マグネットでは、 テープ 面がマグネットの発生中心磁場方向と平行 になるように巻かれるため、マグネットの上 下端部ではテープ面を貫く磁場が大きく、遮 蔽電流が顕著に誘導され、それによって生じ る磁場がマグネットの設計磁場に影響を及 ぼし,発生磁場の空間的均一性や時間的安定 性を損なう可能性がある。しかし、この超伝 導線材内部のミクロスケールの電磁現象を 直接実験的に測定することは不可能である。 また,数値解析においても,従来の有限要素 法(FEM), 境界要素法(BEM), 差分法(FDM, FDTD)といった数値計算手法をそのまま適 用した場合、1) REBCO 超伝導線材が持つ 高いアスペクト比(10mm幅に対して,超伝 導層の厚さは 0.5~2.0 µm 程度) によりモデ ルが大規模化し,数十万元の連立方程式を解 く必要がある、2)超伝導体の抵抗は完全に は零でなく,電流密度が臨界電流密度に近づ くと、ゆるやかに抵抗が発生するという高温 超伝導体固有の特性があり、非常に非線形性 が強いため、非線形計算の反復計算に時間が かかる、などが問題となる。本研究ではミク ロレベルの現象である超伝導線材内の電流 分布からマクロレベルの現象であるマグネ ットの電磁場分布まで対象にし、高温超伝導 マグネットの遮蔽電流の影響を評価する。

3. 研究の方法

計算科学における新たな理論開発と計算 機科学による高速化・並列化のための実装と を組み合わせることにより、超伝導マグネッ ト設計においても FEM, BEM といった数値 計算手法が広く活用されるようになってき た。しかし,高温超伝導マグネットの研究開 発はまだ緒に就いたばかりで、従来の低温超 伝導マグネット設計の延長線上で議論され ている。前述したように、高温超伝導マグネ ットでは遮蔽電流磁場が顕著に現れること が最大の問題となるが、この現象を予測し、 マグネット設計に取り込むまでには至って いない。これは、超伝導線材内の電流がミク ロンオーダーの空間に分布するため、

精密な 磁場解析が難しいためである。本研究では, これまで筆者が開発した「電磁界解析手法 (有限要素法·境界要素法·高速多重極法)」 を元に,超伝導特性や電流分布といった線材 のミクロレベルと巻線やコイルなどのマク ロレベルの特性を対象に解析を行い、実際の 高温超伝導コイルへの適用し問題の解決を 図った。

4. 研究成果

(1)解析手法およびプログラムの開発 ①薄膜超伝導線材の電磁場解析の定式化

REBCO 超伝導線材は高いアスペクト比を

持つため、コイル巻線は薄い線材と絶縁材や 含浸材の多重積層構造になる。このような積 層構造を持つコイルの高精度磁場解析にお いては、微視的な構造を考慮する必要がある。 このような積層構造を忠実にメッシュ分割 した場合,要素数は膨大となり,消費メモリ や計算時間の観点で実用的な解析は困難で ある。そこで、必要な精度を確保しつつ、効 率よく計算するため,積分方程式,高速多重 極法や超伝導特性を考慮可能な非線形有限 要素法を組み合わせた数値解析プログラム を開発した。数値計算において REBCO テー プは,テープ幅広面に平行な向きに電流だけ を考慮する薄膜近似を用いる、コイル巻線は 3 次元形状を考慮する,テープ間の磁気的結 合を考慮する、といった点を考慮して定式化 した。

電流ベクトルポテンシャルの定義, Ohm の 法則, Faraday の法則, Biot-Savart の法則に従 って, 以下の式が成り立つ。

$$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{T} \tag{1}$$

$$\boldsymbol{E} = \rho \boldsymbol{J} \tag{2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}_{eddy}}{\partial t} - \frac{\partial \boldsymbol{B}_{0}}{\partial t} \qquad (3)$$

$$\boldsymbol{B}_{\boldsymbol{e}\boldsymbol{x}} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{V} \frac{\boldsymbol{J}' \times \boldsymbol{R}}{R^3} dV' \tag{4}$$

ここで, J, T, E および p はそれぞれ電流密度, 電流ベクトルポテンシャル, 電界, 超伝 導層の抵抗率である。また, B, Beddy およ びBoはそれぞれ, 正味の磁場, 渦電流による 磁場, 外部磁場である。R はソース点から観 測点への方向へのベクトルである。式(1)~(4) および線材厚み方向で電磁界が一様である ことから, 以下の支配方程式が得られる。

 $\{\nabla \times \rho(\nabla T \times \mathbf{n})\} \cdot \mathbf{n}$

$$+\frac{\mu_0 d}{4\pi} \frac{\partial}{\partial t} \int_{S} \frac{(\nabla T' \times \mathbf{n}') \times \mathbf{R}}{R^3} \cdot \mathbf{n} dS' \qquad (5)$$
$$= -\frac{\partial \mathbf{B}_0}{\partial t} \cdot \mathbf{n}$$

ここで,dは超伝導層の厚みである。TとT'は それぞれ観測点とソース点におけるテープ 幅広面垂直方向の電流ベクトルポテンシャ ル成分,nとn'はそれぞれ観測点とソース点 のテープ幅広面垂直方向の単位ベクトルで ある。dは超伝導層の厚みである。積分範囲S は超伝導体の全領域である。

超伝導の電流-電圧特性は*n*値モデルを用 いた。

$$E = E_c \left(\frac{|J|}{J_c}\right)^n \frac{J}{|J|} \tag{6}$$

J_cは臨界電流密度を意味し, E_cは臨界電流の 定義電界である。式(6)より, 超伝導層の抵抗 ρは次のように書ける。

$$\rho = \frac{E_c}{J_c} \left(\frac{|J|}{J_c} \right)^n \frac{J}{|J|} \tag{7}$$

超伝導の電流-電圧特性については,他の モデル(ビーンモデル,パーコレーションモ デル)も対応可能である。超伝導特性は非常 に強い非線形性を示すため,ニュートンラフ ソン法では反復回数が増加し,場合によって は収束しない可能性がある。そこで,直線探 索を含むニュートンラフソン法を用いるこ とで,収束特性を改善した。

②高速多重極法の適用

式(5)の定式化では、超伝導線材外の空間領 域は,積分方程式を利用しているため、要素 分割は不要であり,精度良く計算が可能であ る。しかし、左辺第2項の積分範囲は解析領 域全体に亘るため, 境界要素法と同様な計算 手順が必要になる。筆者は、多体間の相互作 用の近似値を高速計算する手法として研究 されてきた高速多重極法 (FMM: Fast Multipole Method) を式(5)の積分計算に適用 した。高速多重極法は分割統治アルゴリズム と場の多重極/局所展開を利用して, 必要な 精度を確保しつつ、多体間の相互作用の近似 値を高速計算する手法である。例えば、多重 極法によってある点でのポテンシャルを評 価する場合、評価点の近傍にある粒子からの 寄与とそれ以外の粒子からの寄与との二つ に分ける。近傍からの寄与は直接計算し、そ の他の粒子からの寄与は多重極展開を用い て効率よく計算する。3次元の場合,近傍で あるか否かを決めるために,全ての粒子を含 む立方体を考え, それを順次分割して得られ るセルを作るツリー構造を利用する。式(5) の積分方程式に高速多重極法を用いること で,積分計算でメモリ容量を節約し,高精度 かつ高速に計算できる。

(2) 精度の確認

コイルのパンケーキ巻構造を考慮して高 速多重極法で計算した磁場分布から求めた 結果と実際の巻線と同じようにテープ線材 を離散配置して、線材に一様電流が流れてい るとして Biot-Savart の法則で計算した結果を 比較することにより、10⁴の精度で計算され ることを確認した。

(3)変動磁場試験と解析と比較

本研究で開発した数値解析プログラムの 妥当性を評価するために,実験との比較を行 った。実験結果については,早稲田大学石山 敦士教授のご好意により提供して頂いた。 ①REBCOモデルコイル

遮蔽電流磁場の計測に用いたコイルは REBCO テープにより製作したダブルパンケ ーキコイルである。REBCO コイルの写真を 図1に示す。上下のパンケーキコイル巻数は それぞれ 34 ターンずつであり,内径 219 mm, 外径 240 mm である。1 nV/cm 基準, 液体窒 素浸漬冷却(77 K)下におけるコイルの*I*。及 びn値はそれぞれ100 A, 40 であった。REBCO テープの最大幅および最大厚みはそれぞれ 10.2 mm, 315 µm である。

②実験装置

・方法

外部磁場を印加する際に用いたLTSマグネ ットと REBCO コイル,磁場計測点の位置を 図 2 に示す。遮蔽電流磁場はホール素子を用 いて,図 2 の(1)-(4)の 4 点で評価した。遮蔽 電流磁場はテープ面に対して垂直成分の磁 場変化によって誘導される。そこで,自己磁 場による垂直成分の磁場が大きい上段コイ ルの上部においてコイル軸方向成分(1)と径 方向成分(2)を,自己磁場による垂直成分の磁 場が小さい上段コイルの下部においてコイ ル径方向成分(3)と軸方向成分(4)を磁場計測 点とした。

本実験は、経験磁場の変化と遮蔽電流磁場 の影響を評価するために、変動磁場試験を行った。ただし、磁場の向きは図2が示すよう にz方向およびr方向の磁場を正とした。 ③考察

図 2 で示した磁場計測点(3)(4)における外 部磁場がない状態での変動磁場試験と解析 結果および線材内電流分布をそれぞれ図 3. 図4に示す。また、外部磁場を印加した状態 での変動磁場試験と解析結果および線材内 電流分布をそれぞれ図 4, 図 5 に示す。横軸 に通電電流を,縦軸に遮蔽電流磁場を取って おり、実験結果をプロットで、解析結果を実 線で示している。図 3,5 ともにヒステリシ ス特性を示している。図3より、電流を通電 することよって磁場計測点磁場計測点(3)(4) では励磁磁場と逆方向の負の向きの遮蔽電 流磁場が発生している。REBCO コイルに0A から+80 A を通電する際,自己磁場の増加に 伴い,各磁場計測点で遮蔽電流磁場が増加し, 50-60A で遮蔽電流磁場は飽和した。飽和後 は電流通電とともに遮蔽電流磁場が減少し ている。次に, REBCO コイルの通電電流を +80Aから0Aへ減少させた際, 50A付近で 遮蔽電流磁場の値が0 Gauss を通過し、遮蔽 電流磁場の向きが反転した。その後、通電電 流が0Aになっても,遮蔽電流が存在するた め、遮蔽電流磁場は残っている。REBCO コ イルへの励磁初期は径方向磁場がテープ線 材両端から磁場侵入が起こり,図4のように 通電電流および遮蔽電流がテープの両端で 流れる。通電電流の増加とともに、径方向磁 場が線材の内側へと徐々に侵入していく。 方、テープ内で通電電流が流れる領域が増加 し, 遮蔽電流が流れる領域が減少していき, 結果として遮蔽電流磁場が飽和する。減磁に ついては, 励磁の際と逆向きに遮蔽電流が流 れることで説明できる。遮蔽電流磁場が 0 Gauss になったところは、減磁による遮蔽電 流磁場が支配的になった点であるといえる。

図5より,通電開始時点(図中の start 点) において,外部磁場印加により軸方向成分の 磁場計測点(4)では励磁磁場と逆方向の負で





ある-8 Gauss の遮蔽電流磁場が, 径方向成分 の磁場計測点(3)では励磁磁場と同じ方向の 正である12 Gaussの遮蔽電流磁場が存在して いることがわかる。これは、外部磁場による 遮蔽電流磁場であり,外部磁場の径方向成分 が大きい、磁場計測点(3)が最大となっている。 磁場計測点(3)において、0Aから+80Aへ通 電する際,外部磁場がない状態での変動磁場 試験の時と同様に自己磁場の増加に伴い、各 磁場計測点で遮蔽電流磁場が増加し,60A付 近で遮蔽電流磁場は飽和、その後は減少して いった。+80 A から0 A を通電する際,磁場 計測点(4)では 40 A で遮蔽電流磁場の値が 0 Gauss を通過し、遮蔽電流磁場の向きが反転 した。一方,磁場計測点(3)では0Aから+80A へ通電する際、飽和することなく、通電電流 とともに遮蔽電流磁場は減少していった。通 電電流を+80Aから0Aへ減少させた際も同 様に飽和しなかった。磁場計測点(4)では三角 波の通電前後において, 遮蔽電流磁場の値が それぞれ 10 Gauss から 40 Gauss, -10 Gauss から 30 Gauss と大きくなっているのに対し、 磁場計測点(3)では、それぞれ-18 Gauss から -12 Gauss, 30 Gauss から 24 Gauss へと小さく なっていることがわかる。また、磁場計測点 (3)において,三角波1波形目と2波形目によ るヒステリシスカーブが異なる軌跡を描い ている。



図 3 自己磁場のみによる変動磁場試験結果および 解析結果



図 4 自己磁場のみによる変動磁場試験に対応する 線材内電流分布(ダブルパンケーキコイル断面)

コイルの径方向の経験磁場を考慮すると, 今回の実験では外部磁場よりも自己磁場に よる影響が大きいため,励磁・減磁の際の磁 場合したついては概ね図3の自己磁場のみの 印加時の結果と同様となる。しかし,外部磁 場はコイルの下端ほど,径方向成分が大きい ため,磁場侵入はコイルの外側から対称的に は侵入するのではなく,コイルの下端の方が より侵入しやすくなる。従って、図6のよう に電流分布はダブルパンケーキコイルの上 下でミッドプレインを挟んで,わずかである が非対称になる。また,*I*=-80Aのとき,外 部磁場と自己磁場が最大で向きが同一方向 になるため,コイルにも最大の磁場侵入が生 じる。このため,2周目では同じ通電電流で







図 6 外部磁場印加後,自己磁場のみによる変動磁 場試験に対応する線材内電流分布(ダブルパンケー キコイル断面)

も、外部磁場による電流の履歴がなくなり, 図 4(a)のように1周目と2周目で差が生じた と考えられる。磁場計測点(4)では,自己電流 を通電前(図中の start 点)に外部磁場により -8 Gaussの遮蔽電流磁場が発生しているが, 図 3 より自己磁場のみでそれぞれ最大 40 Gauss と,外部磁場による遮蔽電流よりも自 己磁場による遮蔽電流の影響が大きいため, 1周目と2周目で差が非常に小さくなったと 考えられる。

(4) 励磁ホールド試験と解析と比較

外部磁場がない状態および外部磁場を印加 した状態で励磁ホールド試験と解析の比較を 行った。解析は,励磁後の遮蔽電流磁場の減 衰を再現し,実験結果と概ね一致しているこ とが分かり,解析コードの妥当性が示された。

(5) まとめ

高温超伝導コイルの経験磁場の変化と遮蔽 電流磁場の影響を調べるために,超伝導状態 で変動磁場試験と,遮蔽電流磁場の時間推移 を解明するためのホールド試験を対象に,本 研究で開発した電磁場解析手法と比較検討を 行った。そして、実験結果とシミュレーショ ンによる定量的な評価を経て、遮蔽電流磁場 の振舞いを説明した。

本成果は、高温超伝導線材を用いた加速器, MRI,NMR等の実現に向けて、高精度磁場、 空間均一磁場、時間安定磁場を発生するため、 遮蔽電流の影響を軽減できるコイル設計の検 討を可能にするものである。

5. 主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計2件)

- ①<u>H. Ueda</u>, M. Fukuda, K. Hatanaka, K. Michitsuji, H. Karino, T. Wang, X. Wang, A. Ishiyama, S. Noguchi, Y. Yanagisawa, H. Maeda, "Measurement and Simulation of Magnetic Field Generated by Screening Currents in HTS Coil", *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol.24, no.3 (2014) 4701505, 査読有.
- ②<u>H. Ueda</u>, M. Fukuda, K. Hatanaka, T. Wang, A. Ishiyama, S. Noguchi, "Spatial and Temporal Behavior of Magnetic Field Distribution Due to Shielding Current in HTS Coil for Cyclotron Application", *IEEE Transactions on Applied Superconductivity*, vol.23, no.3 (2013) 4100805, 査読有.
- 〔学会発表〕(計11件)
- ①今市洋平, 辻義明, 持田歩, 有谷友汰, 王韜, 王旭東, 石山敦士, <u>植田浩史</u>, 野口聡「YBCOパンケーキコイルにおけ る遮へい電流による不整磁場評価:解析」平 成26年電気学会全国大会, 2014年3月18 日, 松山
- ②<u>植田 浩史</u>,野口 聡,道辻 健太,有谷 友 汰,王 韜,王 旭東,石山 敦士「REBCO 超電導コイルにおける遮へい電流の影響 評価」,超電導応用電力機器研究会,2014 年1月30日,東京
- ③有谷 友汰,齋藤 隼,梅田 大貴,狩野 開, 道辻 健太,王 韜,王 旭東,石山 敦士, 植田 浩史,福田 光宏,畑中 吉治,野口 聡 「YBCOパンケーキコイルにおける遮へい 電流磁場評価実験」,秋季低温工学・超電 導学会,2013年12月5日,名古屋
- ④<u>植田 浩史</u>,福田 光宏,畑中 吉治,野口 聡,齋藤 隼,有谷 友汰,狩野 開,道辻 健 太,王 韜,王 旭東,石山 敦士「高温超 電導コイルの遮蔽電流と磁場分布の測定 実験および解析」,超電導応用電力機器研 究会,2013年9月25日,神奈川

- ⑤植田浩史「超電導材料・応用技術の最前線(3)「高温超電導技術を用いた加速器応用」」,低温工学・超電導学会東北・北海道支部第18回超電導・低温若手セミナー(招待講演),2013年9月3日,札幌
- ⑥<u>植田 浩史</u>,福田 光宏,畑中 吉治,齋藤 隼, 有谷 友汰,狩野 開,道辻 健太,王 韜, 王 旭東,石山 敦士,野口 聡,渡部 智則, 長屋 重夫「Y 系ダブルパンケーキコイル の遮蔽電流磁場解析」春季低温工学・超電 導学会,2013 年 5 月 13 日,東京
- ⑦<u>植田 浩史</u>,福田 光宏,畑中 吉治,野口 聡, 王韜,王 旭東,石山 敦士,鹿島 直二, 長屋 重夫,宮原 信幸「次世代超電導サイ クロトロンの開発:遮へい電流の影響の検 討」秋季低温工学・超電導学会,2012 年 11月8日,盛岡
- ⑧植田浩史,福田光宏,畑中吉治,野口聡, 石山 敦士「加速器応用を想定した高温超 電導コイルの遮へい電流と磁場分布の空間的・時間的変化の3次元解析」超電導応 用電力機器研究会,2012年6月21日,三 重
- ⑨<u>H. Ueda</u>, M. Fukuda, K. Hatanaka, A. Ishiyama, S. Noguchi, "Spatial and Temporal Behavior of Magnetic Field Distribution by Shielding Current in HTS Coil for HTS Cyclotron application", 24th International Cryogenic Engineering Conference International Cryogenic Materials Conference 2012, 2012 年 5 月 17 日, 福岡
- ⑩植田浩史,福田光宏,畑中吉治,石山 敦士「次世代高温超電導サイクロトロンの ための高温超電導コイルの遮へい電流に よる磁場の空間的・時間的変化 - (1) 3次元電磁場解析モデルおよび定式化-」, 秋季低温工学・超電導学会,2011年11月9 日,金沢
- ①植田浩史,福田光宏,畑中吉治,石山 教士「次世代高温超電導サイクロトロンのための高温超電導コイルの遮へい電流による磁場の空間的・時間的変化 (2)計算例-」,秋季低温工学・超電導学会,2011年11月10日,金沢

6. 研究組織

 (1)研究代表者 植田 浩史(UEDA, Hiroshi) 大阪大学・核物理研究センター・特任助教 研究者番号:10367039